⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-186722

(51)Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和63年(1988)8月2日

C 08 G 18/81 C 08 F 299/06

NFN MRX

7311-4 J 7445-4 J

審査請求 未請求 発明の数 4 (全9頁)

◎発明の名称

自己架橋性樹脂組成物

21)特 願 昭62-19364

願 昭62(1987)1月28日 (22)H;

⑫発 明 者 中山 武 生

大阪府茨木市天王2丁目5番K-605号

明 者 72発 本 琢 郎

兵庫県川西市南花屋敷3丁目6番8号

武田薬品工業株式会社 ⑪出 願 人

大阪府大阪市東区道修町2丁目27番地

90代 理 弁理士 岩田

1. 発明の名称

自己架橋性樹脂組成物

- 2. 特許請求の範囲
 - 1.(1)(a)一般式

〔式中、Rは水業またはメチル基を示す〕で表わ される化合物あるいは(b)-般式

〔式中、Rは水素またはメチル基を、Bはブロッ ク剤の残基を示す〕で表わされる化合物。

(2) 水酸基含有エチレン系不飽和単量体および必

要により

- (3) エチレン系不飽和単量体を共重合して得られ る樹脂を含有してなる自己架橋性樹脂組成物。
- 2. (1) (a) 一般式

〔式中、Rは水素またはメチル基を示す〕で表わ される化合物あるいは(b)一般式

〔式中、Rは水素またはメチル基を、Bはブロッ ク剤の残基を示す〕で表わされる化合物.

(2) 水酸基含有エチレン系不飽和単量体および必

要により

(3) エチレン系不飽和単量体を共宜合して得られる樹脂および硬化触媒を含有してなる自己架橋性樹脂組成物。

3. (1)一般式

$$\begin{array}{c|c} R & C & C \\ \hline & C & C \\ \hline & C & C \\ \hline & C & M \\ \hline & C & M \\ \hline & C & M \\ \hline & C & D \\ \hline & C & D \\ \hline & C & D \\ \hline \end{array}$$

〔式中、Rは水素またはメチル基を、Bはブロック剤の残基を示す〕で表わされる化合物。

- (2) 水酸基含有エチレン系不飽和単量体および必要により
- (3) エチレン系不飽和単量体を共重合して得られる樹脂。

4. (1)一般式

化合物からなる塑料用樹脂組成物は、すぐれた耐 食性,耐薬品性,機械的物性等を有しているため、 自動車外装,家電製品,エナメル電線などの焼付塗 料として広く使用されている。

しかし、ブロック化ポリイソシアネートと水酸 基含有化合物との相溶性は必ずしも十分とは言えず、相溶した場合も硬化塗膜を微視的に見れば表 面と基材部とで組成を異にすることがある。

この欠点を解決するため、ジイソシアネートの 一方のイソシアネート基をプロック化し、いわゆ るハーフプロック体を作り、残りのイソシア ・基を水酸基含有エチレン系不飽和単量体ととした させ、ビニルウレタンをみ酸基含有エチレン はられたビニルウレタンを水酸基含有エチレン系 不飽和単量体を含むエチレン系不飽和単量体ととれ ではるない、このは得ることも検討され でいるがハーフプロック体を定量的に得ることが といるがハーフブロック体を定量的に得ることが といるがハーフがよのは得られている。

また一般にブロック化ポリイソシアネートとポリオール化合物を組み合わせた一液性塗料は硬化

〔式中、Rは水素またはメチル基を、Bはブロック剤の残基を示す〕で表わされる化合物。

- (2) 水酸基含有エチレン系不飽和単量体および必要により
- (3) エチレン系不飽和単量体を共頂合させること を特徴とする樹脂の製造法。

3. 発明の詳細な説明

従来の技術

産業上の利用分野

本発明は、分子中にイソシアネート基と水酸基 を有する自己架橋性樹脂を含有する組成物に関する。

本発明により得られる樹脂組成物は低温硬化性にすぐれた塗膜を形成する。得られた塗膜は、可機性,耐寒品性,耐水性,耐食性,耐衝性性にすぐれているので、金属,ブラスチックス,無機物などの焼付型塗料や接着剤としてきわめて有用である。

一般にブロック化ポリイソシアネートとポリエ ーテルポリオール、ポリエステルポリオール、アク リルポリオール、エポキシ樹脂などの水酸基含有

きせるために約140~180℃で約20~40 分の加熱が必要である。そのため被塗物は金属製品に限定される。上記の自己架橋性樹脂を用いて も低温硬化可能なものは得られていない。

発明が解決しようとする問題点

本発明は、貯蔵安定性にすぐれ、しかも低温硬化性と塗膜物性の点でもすぐれた一液性塗料あるいは接着剤を与える自己架橋性樹脂組成物を提供することにある。

問題点を解決するための手段

前述のような事情に鑑み、貯蔵安定性と低温硬化性、耐燥性,耐食性,耐薬品性,機械的物性などのいずれの点でもすぐれた整膜を与える一液性樹脂組成物について鋭意研究をおこなった結果、特定のイソシアネート基含有エチレン系不飽和単量体および母体、水酸基含有エチレン系不飽和単量体およびで多いよりエチレン系不飽和単量体を共頂合してよりエチレン系不飽和単量体を共頂合して得られる樹脂を含有してなる自己架橋性樹脂組成物は整膜の低温硬化性と整膜物性にすぐれていることを知見し、この知見にもとづき、本発明を完成

するに至った。 すなわち、本発明は、

(1) (a)一般式

[式中、Rは水素またはメチル基を示す]で扱わされる化合物あるいは(b)一般式

〔式中、Rは水業またはメチル基を、Bはブロック剤の残基を示す〕で表わされる化合物。

- (2) 水酸基含有エチレン系不飽和単量体および必要により
- (3) エチレン系不飽和単量体を共重合して得られ

ート基を、下記のようなイソシアネート基のブロック剤で封鎖した、一般式(1)の(b)で表わされるいわゆるブロック化イソシアネートの形でも使用できる。式中、Bはブロック剤の残基であり、したがってBHはブロック剤を示す。ブロック化イソシアネートの形で使用した場合には組成物の貯蔵安定性が更に改善されるので好ましい。

BHで表わされるブロック剤としては、たとえばフェノール系,ラクタム系,活性メチレン系,アルコール系,メルカブタン系,酸アミド系,イミド系,アミン系,イミダゾール系,尿素系,カルバミン酸塩系,イミン系,オキシム系,あるいは亜硫酸塩系などのブロック剤がいずれも使用されうるが、とりわけフェノール系,ラクタム系,アルコール系,オキシム系のブロック剤が育利に使用される。

これらのブロック剤の具体例としては、次のも のがあげられる。

フェノール系プロック剤:

フェノール,クレゾール,キシレノール,ニトロ フェノール,クロロフェノール,エチルフェノール, る樹脂を含有してなる自己架橋性樹脂組成物に関する。

本発明で使用される上記一般式で扱わされる(1)の(a)のイソシアネート化合物としては、たとえばpーイソプロペニルーα,αージメチルベンジルイソシアネート,mーイソプロペニルーα,αージメチルベンジルイソシアネート,pーエチレニルーα,αージメチルベンジルイソシアネート,mーエチレニルーα,αージメチルベンジルイソシアネートなどがあげられる。これらのなかで特にイソプロペニルーα,αージメチルベンジルイソシアネート(以下TMIと略称する)が好ましい。TMI単氫体はたとえば、米国特許第3,290,350号明細虧,第4,130,577号明細告,第4,377,530号明細費,第4,439,616号明細費などに記載の方法で製造される。

上記一般式(a)で表わされる化合物の樹脂中の 含量は通常約1~50重量%程度、好ましくは約 3~15重量%程度である。この化合物は遊離イ ソシアネートの形でも使用できるが、イソシアネ

pーヒドロキシジフェニル、tープチルフェノール、 oーイソプロピルフェノール、oーsecープチルフェ ノール、pーノニルフェノール、pーtーオクチルフェ ノール、ヒドロキシ安息香酸、ヒドロキシ安息香酸 エステルなど。

ラクタム系プロック剤:

ε-カプロラクタム,δ-パレロラクタム,γ-ブチロラクタム,β-プロピオラクタムなど。 活性メチレン系プロック剤:

マロン酸ジエチル、マロン酸ジメチル、アセト酢酸エチル、アセト酢酸メチル、アセチルアセトンなど。

アルコール系プロック剤:

メタノール、エタノール、nープロピルアルコール、イソプロピルアルコール、nープチルアルコール、nープチルアルコール、 nーアミルアルコール、tープチルアルコール、 nーアミルアルコール、tーアミルアルコール、ラウリルアルコール、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、ジエ チレングリコールモノメチルエーテル,ジエチレングリコールモノエチルエーテル,プロピレングリコールモノメチルエーテル,ベンジルアルコール,メトキシメタノール,グリコール酸,グリコール酸メチル,グリコール酸エステル,乳酸,乳酸メチル,乳酸エチル,乳酸ブチルなどの外リコール酸エステル,乳酸エステル,メチロール尿素,メチロールメラミン,ジアセトンアルコール,エチレンクロルヒドリン,エチレンブロムヒドリン,1.3ージクロロー2ープロパノール,ωハイドロパーフルオロアルコール,アセトシアンヒドリンなど。

メルカプタン系プロック剤:

ブチルメルカプタン、ヘキシルメルカプタン、t
ーブチルメルカプタン、tードデシルメルカプタン、
2 - メルカプトベンプチアゾール、チオフェノー
ル、メチルチオフェノール、エチルチオフェノール
など。

酸アミド系プロック剂:

アセトアニリド.アセトアニシジド,アセトトル

オキシム系プロック剤:

ホルムアミドキシム,アセトアルドキシム,アセトキシム,メチルエチルケトキシム,ジアセチルモノオキシム,ベンゾフェノンオキシム,シクロヘキサンオキシムなど。

亜硫酸塩系ブロック剤:

重亜硫酸ソーダ,重亜硫酸カリなど。

本発明で使用される(2)の水酸基含有エチレン 系不飽和単量体としては、たとえば、2ーヒドロ キシエチルアクリレート、2ーヒドロキシブロピ ルアクリレート、2、3ージヒドロキブロピルアク リレート、2ーヒドロキシー3ーフェノキシエチ ルアクリレート、2ーヒドロキシー3ーエトキシ エチルアクリレートなどのアクリレート類。たと えば2ーヒドロキシエチルメタクリレート。2ー ヒドロキシブロピルメタクリレート。2ー ヒドロキシブロピルメタクリレートなどのメタ クリレート類。たとえばピス(2ーヒドロキシエチ ル)フマレート、ピス(2ーピドロキシブロピル)フ マレートなどのフマレート類。たとえば、ビス(2 イド,アクリルアミド,メタクリルアミド,酢酸アミド,ステアリン酸アミド,ベンズアミドなど。 イミド系ブロック剤:

コハク酸イミド,フタル酸イミド,マレイン酸イミドなど。

アミン系プロック剤:

ジフェニルアミン、フェニルナフチルアミン、キシリジン、N-フェニルキシリジン、カルパゾール、アニリン、ナフチルアミン、ブチルアミン、ジブチルアミン、ブチルフェニルアミンなど。

イミダゾール系プロック剤:

イミダゾール,2ーエチルイミダゾールなど。 尿素系ブロック剂:

尿素,チオ尿素,エチレン尿素,エチレンチオ尿 素,1,3-ジフェニル尿素など。

カルバミン酸塩系ブロック剤:

N-フェニルカルバミン酸フェニル,2-オキサゾリドンなど。

イミン系ブロック剤:

エチレンイミン,プロピレンイミンなど。

ーヒドロキシエチルマレート)、ビス(2 - ヒドロキシプロピル)マレートなどのマレート類などの分子中に2個の水酸基を有するもの、たとえば、アリルアルコール、ケイヒアルコール、クロトニルアルコールなどの不飽和アルコール類などがあげられる。これら水酸基含有エチレン系不飽和単量体の樹脂中の含量は通常約1~50重量%程度、好ましくは約3~15重量%程度である。

本発明の自己架橋性樹脂は前記一般式(1)の(a) および(b)で表わされるイソシアネート化合物と (2)の水酸基含有エチレン系不飽和単風体のみを 共低合させることによっても得られるが、通常は (3)の官能基を持たないエチレン系不飽和単風体 の1種又は2種以上が共単低体として使用される。

このような単量体としては、たとえば、メチルアクリレート.エチルアクリレート.nープロピルアクリレート.イソプロピルアクリレート.nーブチルアクリレート.2ーエチルヘキシルアクリレートなどのアクリレート類.たとえばメチルメタクリレート.エチルメタクリレート.nープロピル

メタクリレート、イソプロピルメタクリレート、nープチルメタクリレート、tープチルメタクリレート 放 たとえば ジメチルフマレート、ジェチルフマレート、ジェチルフマレートなどのフマレート 類、たとえば ジメチルマレート・ジエチルマレート、ジョーーブチルマレートなどのマレート 類、たとえば スチレン・ビニルトルエン、αーメチルスチレンなどのスチレン・エート・塩化ビニル 鬼化ビニリデン・アクリロニトリル・アクリルアミドなどがあげられる。これらのエチレン系不飽和単量体の樹脂中の含質は通常約0~98重量%程度、好ましくは約70~90重量%程度である。

本発明の自己架橋性樹脂は、ラジカルを発生する面合開始剤の存在下で不活性溶剤中の溶液面合法、塊状面合法、懸翻面合法および乳化面合法のいずれにおいても製造できるが、水の存在しない系での溶液面合法が好ましい。

裕剤としては、たとえば酢酸エチル、酢酸ブチ

を有し、その分子量は約1,000~1,000,000程度、 好ましくは、約5,000~100,000程度である。

前記一般式(1)の(b)で扱わされるブロック化イソシアネートを共重合させて得られる樹脂は文献未載の新規樹脂である。

このようにして得られる本発明の自己架橋性樹脂組成物は使用時に硬化触媒を添加することにより、焼付塗料や接着剤めるいは常乾塗料や接着剤などとして用いることができるが、あらかじめ、硬化触媒を添加しておくことにより一液性樹脂組成物として焼付塗料や接着剤などとして有利に用いることができる。

便化触媒としては、たとえば硝酸ビスマス、 2 - エチルヘキソン酸鉛、安息香酸鉛、オレイン酸 鉛、ナトリウムトリクロロフエノレート、プロピ オン酸ナトリウム、酢酸リチウム、オレイン酸カ リウム、デトラブチルスズ、塩化トリブチルスズ、 二塩化ジブチルスズ、三塩化ブチルスズ、塩化ス ズ、トリブチルスズーローフエノレート、トリブ チルスズシアネート、オクチル酸スズ、オレイン ル、セロソルブアセテート、カルビトールアセテート、二塩基酸のジメチルエステルなどのエステル系、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノンなどのケトン系、トルエン、キシレン、ソルベッソ#150等の芳香族系溶剤があげられる。

一般には全単面体濃度を約20~80面面%程度とし、重合開始剤としては油溶性の遊離基生成触媒、たとえばα.α′ーアゾビスイソブチロニトリル.ベンゾイルパーオキサイド.tーブチルハイドロパーオキサイド.クメンハイドロパーオキサイド.クメンハイドロパーオキサイド.クメンハイドロパーオキサイド.クメンハイドロパーオキサイド.クメンハイドロパーオキサイド.クメンハイドロパーオキサイド.クメンハイドロパーオキサイド.クメンハイドロパーオーサイドなどが用いられ、必要に応じて適当なごともでもである。さらに樹脂の分子量調整剤としてはたとえば、ブチルメルカブタン.ドデシルメルカブタンなどを少量添加してもよい。重合は不活性気体中で常圧下、30~100℃付近でおこなわれる。

このようにして得られる樹脂は、少なくとも1 個のイソシアネート基と少なくとも1個の水酸器

酸スズ、酒石酸スズ、ジブチルスズジ(2-エチ ルヘキソエート)、ジベンジルスズジ(2-エチル ヘキソエート)、ジブチルスズジラウレート、ジ **プチルスズジイソオクチルマレエート、ジブチル** スズスルフイド、ジブチルスズジプトキシド、ジ ブチルスズビス(o-フエニルフエノレート)、ジ プチルスズビス(アセチルアセトネート)、ジ(2 - エチルヘキシル)スズオキシド、四塩化チタン、 二塩化ジブチルチタン、テトラブチルチタネート、 三塩化プトキシチタン、三塩化鉄、2-エチルへ キソン酸鉄(Ⅱ)、アセチルアセトン鉄(Ⅱ)、フエ ロセン、三塩化アンチモン、五塩化アンチモン、 二塩化トリフエニルアンチモン、トリフエニルア ンチモン、硝酸ウラン、硝酸カドミウム、ジエチ ルジチオリン酸カドミウム、安息香酸コパルト、 2-エチルヘキソン酸コバルト、硝酸トリウム、 トリフエニルアルミニウム、トリオクチルアルミ ニウム、オレイン酸アルミニウム、ジフエニル水 銀、2-エチルヘキソン酸亜鉛、ナフテン酸亜鉛、 ニツケロセン、ヘキサカルポニルモリブデン、硝

酸セリウム、三塩化パナジウム、2-エチルヘキソン酸銅、酢酸銅、2-エチルヘキソン酸マンガン、2-エチルヘキソン酸ジルコニウム、ナフテン酸ジルコニウム、トリフエニルヒ素、三塩化ヒ素、三フツ化ホウ素-ジエチルエーテル錯体、ビリジンボラン、酢酸カルシウム、酢酸パリウムなどの金属触媒をあげることができる。

また、下記一般式

(式中、Rは同一又は異なるアルキル基、Xは同一又は異なるハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基又はアシルオキシ基を示す。)

で表わされる有機スズ化合物も、イソシアネート 基と水酸基との反応に触媒作用を有するので、本 発明において好ましく用いることができる。

かかる有機スズ化合物の具体例として、たとえば、テトラーn-ブヂルー1.3-ジアセヂルオキシジスタノキサン、テトラーn-ブロピルー1.3

ノキサン、テトラーnーブチルー1、3 - ジクロロジスタノキサン、テトラメチルー1、3 - ジクロロジスタノキサン、テトラーnーブチルー1、3 - ジプロポキシジスタノキサン、テトラーnーブロポキシー3 - アセチルオキシジスタノキサン、テトラーnーブロピルー1・3 - ジプロピルー1・3・ジプロピルー1・ヒドロキシー3・エトキシジスタノキサン、1・1 - ジブチルー3・3 - ジプロピルー1・ヒドロキシー3・アセチルオキンジスタノキサン、1・3 - ジプロピルー1・3 - ジプロピルー1・3 - ジブチルー1・クロロー3 - ヒドロキシジスタノキサンなどをあげることができる。

これら金属触媒は単独で、又は2種以上の混合物として用いられる。更にまた、たとえばトリメチルアミン、トリエチルアミン、ジメチルシクロヘキシルアミン、Nーテトラメチルヘキサンー1.6ージアミン、Nーペンタメチルジエチレントリアミン、2ーメチルー1.4ージアザビシクロ〔2.2、2)オクタン、1、5ージアザビシクロ〔4.3、

- ジアセチルオキシジスタノキサン、テトラーn - プロビルー1 - クロロー3 - ヒドロキシジスタ ノキサン、テトラーn-プチル-1-クロロ-3 -ヒドロキシジスタノキサン、テトラメチル-1. 3-ジアセチルオキシジスタノキサン、テトラメ チルー1-クロロー3-アセチルオキシジスタノ キサン、テトラーn-ブチル-1,3-ジホルミル オキシジスタノキサン、テトラーn-ブチルー1. 3-ジアクリルオキシジスタノキサン、テトラー n-ブチル-1.3-ジラウリルオキシジスタノキ サン、テトラーn-プチルー1,3-ジオレイルオ キシジスタノキサン、テトラ-n-ブチル-1,3 - ジステアリルオキシジスタノキサン、テトラー n-プチル-1,3-ジフエニルアセチルオキシジ スタノキサン、テトラーπーブチルー1,3-ジイ ソシアノジスタノキサン、テトラーnーブチルー 1-アセチルオキシー3-ヒドロキシジスタノキ サン、テトラーnープロピルーlーアセチルオキ シー3ーヒドロキシジスタノキサン、テトラメチ ルー1-アセチルオキシー3-ヒドロキシジスタ

0] - 5 - ノネンなどの3級アミンも好ましく用いることができる。

本発明においては、上記した種々の硬化触媒のなかでも、特に、オクチル酸スズ、ジブチルスズジラウレート、ジスタノキサン頻等の有機スズ化合物が好ましく用いられる。硬化触媒の量はその種類により異なるが、通常、約0.01~5 重量 %程度である。

焼付塗料が接着剤として用いる場合は焼付条件はプロック剤の有無や種類などにより異なるが、 連常、約40~150℃程度である。プロック剤を用いない場合は約40~80℃程度、プロック剤としてオキシム系のものを用いた場合は約 100~120℃程度、アルコール系あるいはラクタム系の場合は約130~150℃程度である。

イソシアネート化合物としてブロック体を使用 し、溶剤の一部をモノアルコール類で置換すれば、 一液性樹脂組成物の貯蔵安定性は更に改善される ので一層有利に用いることができる。

本発明の自己架橋性樹脂組成物は樹脂中に少な

くとも1個のブロック化されていてもよいイソシアネート基と少なくとも1個の水酸基とを有している。加熱あるいは硬化触媒により分子間でイソシアネート基と水酸基とが反応することによりウレタン結合を形成し、架橋する。ブロック化されたイソシアネート基の場合は加熱あるいは硬化触媒によりイソシアネート基を再生し、この再生したイソシアネート基が水酸基と反応してウレタン結合を形成し、架橋する。

発明の効果

本発明の自己架橋性樹脂組成物は貯蔵安定性に すぐれ、特にブロック化TMIを用いたものは 40℃で2ヶ月以上貯蔵しても粘度や硬化性に何 等の変化はみられない。しかも低温硬化性にすぐ れた塗膜を形成することができる。得られた塗膜 は可撓性,耐薬品性,耐水性,耐食性,耐衝盤性など の機械的性質にすぐれているので金属,プラスチッ クス,無機物などの糖付型塗料や接着剤などとし て用いることができる。

つぎに、実施例をあげ、本発明をより具体的に

アネート基とヒドロキシエチルメタクリレートの 水酸基は反応せずに樹脂中に存在することが確認 された。

この樹脂溶液 1 3 5 部、二酸化チタン 4 5 部、セロソルブアセテート 1 0 部・nープチルアセテート 1 0 部をボールミルで混練し、白色塑料を調整した。 1,1,3,3ーテトラーnープチルー1,3ージアセトキシジスタノキサン 0.1 PHLを添加し、0.8 mm軟鋼板上に硬化整膜が 5 0 μ mになるようにスプレー整装し、室温で1週間硬化させた空膜は鉛筆硬度 2 H,ゴバン目試験合格、折り曲げ試験 3 mm合格、耐酸試験 (5 % H + S O + ,7 日)合格、耐アルカリ試験 (5 % N a O H,7 日)合格、耐煙発油性合格、6 0° 銀面光沢度 9 5 であった。促進耐候試験機 (米国Qーパネル社) 1 0 0 0 時間照射後の光沢保持率 9 5 %,色差は 0.5 であった。実施例 2

実施例 1 においてm-TMI 8 部にかえてm-TMIのメチルエチルケトキシムブロック体 11.5 部を用いて同様にして樹脂溶液を得た。

説明する。実施例中、部あるいは%はそれぞれ重 重部もしくは重量%を示す。

実施例1

温度計、批拌機、滴下ロート、還流冷却器および 鑑素導入管を備えた反応器にトルエン/イソプロ パノール(70/30)混合溶媒95部を仕込み、 窓素導入下に約80℃でm-TMI8年、メチル メタクリレート45部、m-プチルアクリレート36年、ヒドロキシエチルメタクリレート10部、 $\alpha,\alpha'-アプピスイソプチロニトリル1部を6$ 時間にわたり滴下した。 滴下終了2時間後に前述 の混合溶媒5部に溶解した $\alpha,\alpha'-アプピスイソプチロニトリル10.25部を添加し近合を続け$ 分計10時間重合させた。 得られた樹脂は不揮発分50%、重量平均分子量2.5万であった。 樹脂の赤外線吸収スペクトルを第1図に示した。

3550 cm⁻¹に水酸基に基づく吸収、2260 cm⁻¹にイソシアネート基に基づく吸収が認められるが、1530 cm⁻¹付近にはアミド吸収帯は存在しなかった。以上の結果、m-TMIのイソシ

第2図にこの樹脂の赤外線吸収スペクトルを示したが、実施例 Lの樹脂のスペクトルとは異なり、2260cm⁻¹にイソシアネート基による吸収は認められず、イソシアネート基がブロックされていることが確認された。

この樹脂裕液にエチルアルコール10部、nープチルアセテート5部、1.1.3.3ーテトラーnープチルー1.3ージアセトキシジスタノキサン0.22部を添加し、一液性塗料溶液を調製した。実施例1と同様にして軟鋼板にスプレー塗装し、120℃で20分間焼付した塗膜は鉛筆便度2H,耐溶剤性は良好であった。実施例1で得られた白色塗装板上に硬化塗膜が30μmになるように、この一液性塗料をスプレー塗装板の60°鏡面光沢度は95で促進耐候試験1000時間の結果は光沢度排率95%、色差1であった。またこの一液性塗料溶液は40℃で2ヶ月間貯蔵しても粘度、硬化性に変化はなかった。

実施例3

実施例 1 において、m-TMI 8 部にかえてm-TMIのエチルアルコールブロック体 9 . 8 部を用いて同様にして樹脂溶液を得た。第 3 図に樹脂の赤外線吸収スペクトルを示したが、実施例 2 の樹脂と同様、イソシアネート基は完全にブロックされていることがわかる。

この樹脂溶液 1 0 0 部に 1 , 1 , 3 , 3 - テトラー n - ブチル - 1 , 3 - ジアセトキシジスタノキサン 0 . 2 2 部、エチルアルコール 1 0 部を加え、 0 . 8 mm 炊鋼板にスプレー塗装し、1 4 0 ℃で 2 0 分間硬化させた塗脱は鉛筆硬度 2 Hで良好な耐溶剤性を示した。

実施例 4~11

第1妻に記載したとおりの単量体、開始利量を変えて樹脂を合成した。これらの樹脂溶液100部に1,1,3,3ーテトラーnープチルー1,3ージアセトキシジスタノキサン0.2部を添加し、0.8 mm軟鋼板および実施例1で作成した白色塗装板上にスプレー塗装し、室温で1週間硬化させた塑膜の物性、促進耐燥性試験の結果を第1表に

Ξ. C) 5 37 S 5 37 'n 31 37 2.4 90 35 33 2 00 2.5 42 29 2 20 ۲. 2.3 4 39 15 8 2 9 37 ıD 20 9 実施風 37 35 2 9 11ープチルメタクリレー メチルメタクリレート 裘 11- ブチルアクリレー 2-エチルヘキシル 2ーヒドロキシエチ (3) ***** 1-711668 麒 # 7 無 4 К \$ 霙 长

示した。

(以下 汆 白)

		実施例							
- 1		4	ß	9	1	00	6	0	=
	85 等限度	313	8Z	28	2.11	7.F	HZ	#Z	28
	基盤目試験	95/100	100/100	100/100	98/100	100/100	100/100	100/100	100/100
毿	折り曲げ試験 (3 mm ゆ)	45	40 42	4□ 35	4n 25a	和	40 45	40	4u 45a
	如短架號首	*	*	*	,	÷		ì	*
螺	耐酸性 (5% H _* SO ₄ , 7B)	*	*	*	*	*	*	2	*
	耐アルカリ性								
#1	(5% NaOH 7E)	`	ŧ		¥.	*	ŧ	*	ŧ.
	60°光河	9.5	93	96	92	95	93	9.6	34
711	促進耐候試験(QUV 1000R)								
	光 沢 光沢保持率%	9.5	96	9.5	95	9.2	9.6	9.5	35
	色差(△ E)	1.2	1.0	1.3	1.3	1.5	1.0	0.9	1.0

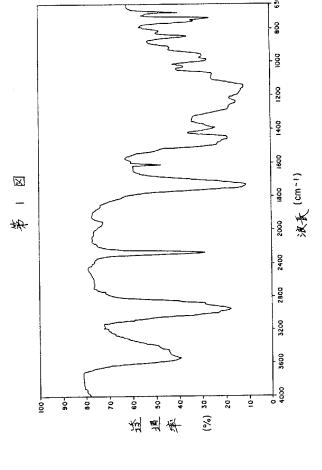
(つづき)

4. 図面の簡単な説明

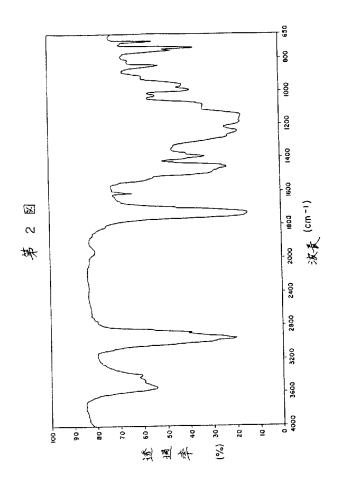
第1図に実施例1で得られた樹脂の赤外線吸収スペクトルを、第2図に実施例2で得られた樹脂の赤外線吸収スペクトルを、第3図に実施例3で得られた樹脂の赤外線吸収スペクトルを示す。

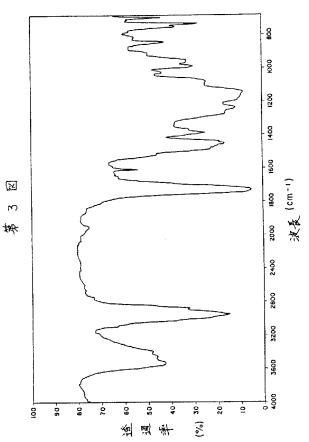
代理人 弁理士 岩 田





特開昭63-186722 (9)





PAT-NO: JP363186722A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63186722 A

TITLE: SELFCROSSLINKING RESIN

COMPOSITION

PUBN-DATE: August 2, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

NAKAYAMA, TAKEO SAKAMOTO, TAKURO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TAKEDA CHEM IND LTD N/A

APPL-NO: JP62019364

APPL-DATE: January 28, 1987

INT-CL (IPC): C08G018/81 , C08F299/06

US-CL-CURRENT: 526/301

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain the title composition which can give a one-pack coating or adhesive excellent in low-temperature curability and film properties, by copolymerizing an isocyanato-containing ethylenically unsaturated monomer with a hydroxyl-containing ethylenically unsaturated monomer and,

optionally, an ethylenically unsaturated monomer.

CONSTITUTION: A selfcrosslinking resin composition prepared by copolymerizing an isocyanato-containing ethylenically unsaturated monomer of formula I (wherein R is H or CH3) or a monomer derived by blocking the NCO group of said monomer with a blocking agent of a phenol, lactam or the like type or formula II (wherein R is the same as the above and B is a residue of the blocking agent) with a hydroxyl-containing ethylenically unsaturated monomer [e.g., 2hydroxyethyl (meth)acrylate] and, optionally, a functional group-free ethylenically unsaturated monomer [e.g., methyl (meth)acrylate]. This composition is useful as a one-pack coating or adhesive which is excellent in storage stability and can give a coating film excellent in all of low-temperature curability, weathering resistance, corrosion resistance, chemical resistance, mechanical properties, etc.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio